

## ▶ 半導体向け超純水製造装置

半導体の製造工程には、フォトレジストの溶解やエッチング除去等の洗浄工程が約30%含まれ、半導体の洗浄には超純水の使用が不可欠です。野村マイクロ・サイエンスは超純水製造技術と超微量分析技術を核とした、半導体向け超純水製造装置に特化したエンジニアリング会社です。純度アップ、分析感度アップ、環境貢献アップをはじめとした、「その先の超純水」の研究開発に取り組み、これからも半導体製造の技術革新を支えていきます。



**野村マイクロ・サイエンス**

WEBサイト:

<https://www.nomura-nms.co.jp>

